

電解科学技術委員会平成 26 年度総会ならびに第 92 回委員会

日 時： 平成 26 年 2 月 4 日（火） 13：30－17：00

場 所： 電気化学会会議室

東京都千代田区九段南 4 丁目 8-30 アルス市ヶ谷 202

プログラム

13：30－14：00 総会

14：00－16：50 委員会

「トクヤマ電解槽の開発と変遷」

株式会社トクヤマ 松井 仁司 様

「熔融塩電解によるシリコン製造」

京都大学 野平 俊之 先生

「自己組織化単分子膜を用いた電気化学細胞脱離法とその再生医療への応用」

横浜国立大学 福田 淳二 先生